(11) 特許出願公開

#### 平4-21538 p公開特許公報(A)

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

®Int. Cl. ⁵

Ť

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)1月24日

C 03 B 37/027 G 02 B 6/00

識別配号 8821-4G 7036-2K 356 A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称

光フアイパの線引き方法

頭 平2-124206 の特

爾 平2(1990)5月16日 @出

@発明者

東京都千代田区丸の内2-6-1 古河電気工業株式会社

の出 願 人 古河電気工業株式会社

例代 理 人 弁理士 松本 英俊

1. 発明の名称

光ファイバの線引き方法

### 2. 特許請求の範囲

炉心管内に流れる不活性ガスの雰囲気中で、該 炉心管内の光ファイバ母材の下部を、該炉心管の 外恩に配置されたヒータで加熱して溶融させ、該 光ファイバ母材の溶融部から線引きして光ファイ バを製造する光ファイバの線引き方法において、 前記炉心管と前記光ファイバ母材の間を流れる前 記不活性ガスの流速が8.13m/sec 以上 0.48m/sec 以下であることを特徴とする光ファイバの線引き 方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 「産業上の利用分野]

本発明は、光ファイバ母材を線引炉内で線引き して光ファイバを製造する光ファイバの線引き方 法に関するものである。

#### [従来の技術]

第3図は、従来の線引炉1の構造を示したもの

である。 即ち、従来の線引炉1はカーボンよりな る筒状の炉心管2を備え、該炉心管2の外間には 高純度カーボン等よりなるヒータ3が配置され、 該ヒータ3で炉心管2内の光ファイバ母材4の下 部が加熱されるようになっている。光ファイバ母 材4は支持線5で吊り下げ支持されている。炉心 管2及びヒータ3を包囲して炉体6が設けられて いる。炉体6の上部には、筒状の入口部でが設け られている。炉体6の下部には、筒状の出口部8 が設けられている。入口部?や出口部8には開閉 蓋9、10が設けられている。出口部8には、炉 心管2内にAr、He、Naなどの不活性ガスを 供給するガス導入策11が接続されている。入口 部7には、炉心管2からの排気ガスを排出させる 排気管12が接続されている。

このような線引炉1では、炉心管2内に流れる 不活性ガスの雰囲気中で、光ファイバ母材 4 の下 部をヒータ3で加熱溶融させ、該光ファイバ母材 4の溶融部4Aから線引きすることにより光ファ イバ13を製造していた。

この場合、光ファイバ13を線引きするとき、 ヒータ3は2000~2200℃程度の高温になっている。 当然、炉心管2内もほぼ同様の温度になっている。

4 . \*

この時、SiO2を主成分とする光ファイバ母材4は、高温下ではその一部が蒸気となり、更に熱分解されてSiとO2とになる。このO2が炉心管2又はヒータ3のカーボン(C)をアタックし、分離したCとSiが結合し、SiCを生じることはよく知られている。カーボンは、約1700℃以上でこの反応を生じるようになる。

このSiCは、第4図に示すように炉心管2の 内面にSiC層14として堆積して成長したり、 光ファイバ母材4や光ファイバ13の表面に付着。 したりする。

## [発明が解決しようとする課題]

このため、従来の光ファイバの線引き方法では、 炉心管2の内面に堆積したSiC屬14の成長に より、不活性ガスの流速が変り、光ファイバ13 の製造条件が徐々に変化してしまう問題点があっ た。また、光ファイバ母材4や光ファイバ13に

材の間を流れる前記不活性ガスの流速が0.13m/st c 以上 0.40m/stc以下であることを特徴とする。 [作用]

このように不活性ガスの流速を 0.13 m/sec 以上とすると、SiCを炉外に排出させることができる。このため、炉心管の内面にSiC層が堆積して成長するのを抑制でき、従って光ファイバの製造条件の変化を防止できる。また、光ファイバ母材や光ファイバにSiCが付着するのを抑制でき、従って光ファイバの強度低下を防止できるようになる。

また、不活性ガスの流速の上限を 0.40m/tecと することで、光ファイバ母材下端の溶融部の条件 の乱れを未然に防ぎ、光ファイバの外径が不安定 になるのを防止する。

#### [実施例]

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に 説明する。なお、前述した第3図と対応する部分 には、同一符号を付けて示している。

第1図は、本発明で用いる線引炉1の一実施例

付着したSiCにより該光ファイバ13に傷が付き、該光ファイバ13の強度低下を招く問題点が

そこで、SiC層14の付着を防止するため、 炉心管2内に流す不活性ガスの流速を速くする方 法もあるが、速くし過ぎると光ファイバ母材4の 溶融部4Aの条件が乱れて、光ファイバ13の外 径が安定しないという問題点がある。

本発明の目的は、光ファイバの製造条件の変化 を防止でき、且つ光ファイバの強度低下を防止で きる光ファイバの線引き方法を提供することにあ る。

#### 「課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するための本発明の手段を説明すると、本発明は炉心管内に流れる不活性ガスの雰囲気中で、該炉心管内の光ファイバ母材の下部を、該炉心管の外周に配置されたヒータで加熱して溶融させ、該光ファイバ母材の溶融部から線引きして光ファイバを製造する光ファイバの線引き方法において、前記炉心管と前記光ファイバ母

を示したものである。本実施例では、炉体6の出口部8内に開閉蓋10に支持させて光ファイバ13に同心状に整流筒15が設けられ、ガス導入管11から導入される不活性ガスを整流して炉心管2内に流すようにしている。

このような線引炉1で光ファイバ13を線引き し、炉心管2と光ファイバ母材4との間に流れる 不活性ガスの流速と、その時得られた光ファイバ 13の強度との関係を求めた。

このとき、図示しないが炉体6内に供給している炉体保護用ガス及び開閉蓋9,10に供給しているシール用ガスの流量はそれぞれ一定に維持した。

実験は、ガス導入管11より不活性ガスとして Ar ガスを炉心管2内に導入し、外径ℓ a の光ファイパ母材 4 と内径ℓ r の炉心管2との間に流れるAr ガスの流速 v , (m/tec) を測定し、この流速 v , の変化に対する光ファイバ13のスクリーニング平均生存長(imm)の関係について求めた。その結果を第2図に示す。該第2図では、機能は 炉心管 2 と光ファイバ母材 4 との間の A r ガスのガス速度 (a/sec) を示し、縦軸は光ファイバ 1 3 をスクリーニング (1%) したときの全長を破断回数で除いたスクリーニング平均生存長 (㎞) を示している。なお、ガス速度の誤差範囲は±0.02m/sccである。

図から明らかなように、ガス速度 v 、が 0.13 a/sec を境にして光ファイバ 1 3 の生存長が極端に良くなることが判明した。

各実験では、光ファイバ13としては平均長9 50kmのものを用いた。

このように、光ファイバ 1 3 の強度をよくする ためには、ガス速度 v , を最低 0.13m/sec 以上に する必要がある。また実験によれば、ガス速度を 大きくすると、光ファイバ母材 4 の溶融部 4 A の 条件が不安定になり、光ファイバ 1 3 の重要な特 性の一つである外径が安定しなくなる。

具体的に第2図に示す各ガス速度で実験したと ころ、ガス速度 0.40m/secまでは光ファイバの外 径は± 0.3smと安定していたが、 0.40m/secを越

てしまうのを防止することができる。また、本発明によれば、光ファイパ母材や光ファイパにSi Cが付着するのを抑制でき、従って光ファイパの 強度低下を防止することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を実施する線引炉の一実施例を示す縦断面図、第2図は炉心管と光ファイバ母材との間のガス流速と光ファイバのスクリーニング平均生存長との関係を示す線図、第3図は従来の線引炉の縦断面図、第4図は炉心管内でのSiCの影響を示す縦断面図である。

1…線引炉、2…炉心管、3…ヒータ、4…光 ファイバ母材、6…炉体、7…入口部、8…出口 部、9,10…開閉蓋、11…ガス導入管、12 …排気管、13…光ファイバ、15…整流筒。

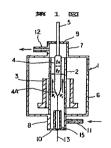
代理人 弁理士 松 本 英 (



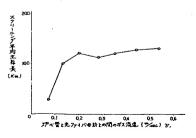
えたあたりから変動が大きくなりはじめ、 0.43m/secでは生 1.3smの外径の乱れが認められた。よってガス速度は 0.40m/sec以下にするのが好ましい。加えて、ガス速度を大にすると、光ファイバ日材4の溶融部4Aの温度が低下し、光ファイバ13の張力が上昇してしまうので、一定張力で光ファイバ13の線引きをするためにはヒータ3の温度を上昇させなければならず、これに伴い消費電力も増えてコストアップにつながるので、ガス速度を必要以上に上げることは、この点からも好ましくない。

#### [発明の効果]

以上説明したように本発明に係る光ファイバの線引き方法では、炉心管と光ファイバ母材との間に流す不活性ガスの流速を0.13m/sec 以上 0.40m/sec以下にしたので、SiCを炉外に効率良く排出させることができると共に、光ファイバの外径の乱れも防止できる。このため本発明によれば、炉心管の内面にSiC層が堆積して成長するのを抑制でき、従って光ファイバの製造条件が変化し



第 2 図



# 特開平4-21538(4)

